

開催日時・講義科目【東京・埼玉】

(FAX 参加申込用紙 FAX: 03-3504-1480)

【知的財産権制度説明会(実務者向け)・特許法等改正説明会】

会場: TKPガーデンシティ PREMIUM 池袋パンケットホール 4J (定員500名)

希望する講義に を入れてください↓

開催日	開始時刻	終了時刻	講義時間	講義名
① 10月23日(水)	13:00	14:00	60分	地域団体商標制度
	14:10	15:10	60分	地理的表示(GI)保護制度の概要について
	15:20	16:20	60分	お酒の地理的表示(GI)を知っていますか?
② 10月31日(木)	11:00	12:00	60分	令和元年特許法等の一部を改正する法律【特許法等改正説明会】
	13:00	13:50	50分	裁判所における知財調停という新たな運用について
	14:00	16:00	120分	審判制度の概要と運用
③ 11月6日(水)	10:00	11:00	60分	経営における知財戦略～「経営における知財戦略事例集」の解説～
	11:10	13:30	140分	不正競争防止法の概要/営業秘密の適切な管理と営業秘密侵害事犯への対処方法等について
	14:20	15:20	60分	知的財産・標準化とビジネス戦略
	15:30	16:30	60分	「コト」の時代におけるビジネス関連発明の特許取得について
④ 11月14日(木)	10:00	11:00	60分	知財動向と特許庁施策
	11:10	13:10	120分	特許の審査基準及び審査の運用
	14:00	14:50	50分	特許審査のポイント・ケーススタディ
	15:00	16:30	90分	特許分類の概要とそれらを用いた先行技術文献調査
⑤ 11月19日(火)	10:00	11:10	70分	特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関するトピックス
	11:20	12:20	60分	PATENTSCOPE(特許文献の無料のグローバル・データベース)の使い方
	13:10	14:10	60分	国際調査及び国際予備審査
	14:20	16:20	120分	特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の手続
⑥ 11月22日(金)	10:00	11:00	60分	商標審査官はここを見る!
	11:10	13:10	120分	商標の審査基準及び審査の運用
	14:00	15:00	60分	商標の国際分類と類似商品・役務審査基準
	15:10	16:10	60分	意匠制度を巡る近年の動向～「デザイン経営」宣言、意匠審査の運用、意匠権活用事例など～
⑦ 11月27日(水)	10:00	10:50	50分	意匠の国際登録制度(ハーグ制度)について(制度概要・E-Filing・データベース編)
	11:00	12:30	90分	意匠の国際登録制度(ハーグ制度)について(手続編)
	13:20	15:20	120分	商標の国際登録制度(マドリッド制度)について(管理実務編)ー制度全般・オンラインサービスー
	15:30	17:00	90分	商標の国際登録制度(マドリッド制度)について(手続編)ーマドプロ願書(MM2)の書き方と、その後の手続についてー
⑧ 12月3日(火)	10:00	10:30	30分	インターネット出願の概要
	10:40	11:40	60分	新減免制度について～中小一律減免開始～
	12:30	14:00	90分	出願手続の留意点についてよくある手続ミスや問い合わせ等-
	14:10	16:10	120分	産業財産権登録の実務
	16:20	16:40	20分	INPIT知財総合支援窓口の紹介

【意匠審査基準説明会】

会場: 銀座ブロッサム中央会館 ホール (定員900名)

希望する講義に を入れてください↓

2月20日(木)	13:30	16:30	180分	意匠の審査基準及び審査の運用～令和元年意匠法改正対応～
----------	-------	-------	------	-----------------------------

会場: さいたま新都心合同庁舎1号館 講堂 (定員300名)

希望する講義に を入れてください↓

3月5日(木)	13:30	16:30	180分	意匠の審査基準及び審査の運用～令和元年意匠法改正対応～
---------	-------	-------	------	-----------------------------

※事務局から参加証の送付等の連絡をいたしますので、太枠内をご記入ください。

企業・団体名			
部署・役職名	フリガナ		
	氏名		
電話番号	FAX番号	E-mail	
住所	〒		

※ご記入いただいた個人情報は、本説明会へのお申込の確認及び特許庁・各経済産業局・内閣府沖繩総合事務局主催の各種説明会のご案内以外には使用いたしません。
 ※申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りさせていただきます。
 ※本冊子は、グリーン購入法に基づく判断基準を満たす紙を使用しており、「Aランク」のみを用いて作成しているため、「紙へリサイクル可」

令和元年度

知的財産権制度説明会(実務者向け)

特許法等改正説明会 意匠審査基準説明会

参加費
無料
テキスト付
事前申込制

お申込はWEBまたは最終面へ▶

▶▶▶ 東京・埼玉開催のご案内 ◀◀◀

知的財産の業務に携わる実務者の方を対象に、特許、商標の審査基準・運用や企業活動をグローバルに展開していく上で重要となる国際出願手続等について、特許庁等の職員が説明します。今年度は1日にテーマを持たせた構成となっているので、1日を通して受講していただくとより理解が深まります。

また、令和元年5月17日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」の内容について詳しく解説する特許法等改正説明会、改正意匠法を受けた意匠の審査基準・運用についてわかりやすく解説する意匠審査基準説明会も併せて開催します。

参加費及びテキストは無料ですので、この機会に是非ご参加ください。

開催日時・会場 ※講義科目は最終面参照

知的財産権制度説明会(実務者向け)・特許法等改正説明会

- ① 10月23日(水) 13:00~16:20 (受付開始12:00)
- ② 10月31日(木) 11:00~17:10 (受付開始10:00)
- ③ 11月6日(水) 10:00~17:40 (受付開始9:00)
- ④ 11月14日(木) 10:00~17:40 (受付開始9:00)
- ⑤ 11月19日(火) 10:00~17:30 (受付開始9:00)
- ⑥ 11月22日(金) 10:00~17:20 (受付開始9:00)
- ⑦ 11月27日(水) 10:00~17:00 (受付開始9:00)
- ⑧ 12月3日(火) 10:00~16:40 (受付開始9:00)



TKPガーデンシティPREMIUM池袋 (パンケットホール4J)

住所: 東京都豊島区南池袋 1-16-15 ダイヤゲート池袋 4F
TEL: 03-5985-1715 定員: 500名

アクセス

- 電車: 西武池袋線 池袋駅 西武南口 徒歩1分
- JR 山手線 池袋駅 東口 徒歩5分
- 東京メトロ有楽町線 池袋駅 東口 徒歩5分
- 東京メトロ丸の内線 池袋駅 東口 徒歩5分
- 東京メトロ副都心線 池袋駅 東口 徒歩5分

駐車場: なし

意匠審査基準説明会

令和2年2月20日(木) 13:30~16:00 (受付開始12:30)

令和2年3月5日(木) 13:30~16:30 (受付開始12:30)



銀座ブロッサム中央会館 (ホール)

住所: 東京都中央区銀座 2-15-6
TEL: 03-3542-8585 定員: 900名

アクセス

- 電車: 東京メトロ有楽町線「新富町」駅 1番出口より徒歩約1分
- 東京メトロ日比谷線「東銀座」駅 3・5番出口より徒歩約8分
- 都営地下鉄浅草線「東銀座」駅 3・5番出口より徒歩約8分

駐車場: なし



さいたま新都心 合同庁舎1号館 (2階講堂)

住所: 埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1
定員: 300名

アクセス

- 電車: JR「さいたま新都心」駅より 徒歩約3分
- JR「北与野」駅より徒歩約10分

駐車場: なし

参加申込方法

Web

お申込フォームに必要事項をご入力の上、送信してください。
<https://www.jitsumu2019-jpo.go.jp/>

E-mail

氏名・企業又は団体名・電話番号・FAX番号・メールアドレス・住所・参加希望日をご記入の上、送信してください。
apply@jitsumu2019-jpo.go.jp

FAX

最終面のFAX参加申込用紙に必要事項をご記入の上、送信してください。
03-3504-1480

お問い合わせ先

知的財産権制度説明会運営事務局 (一般社団法人発明推進協会)
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-1-1 電話: 03-3502-5437 (平日9時~17時)
FAX: 03-3504-1480 E-mail: apply@jitsumu2019-jpo.go.jp



実務者説明会



主催: 特許庁/関東経済産業局
実施: 知的財産権制度説明会運営事務局 (一般社団法人発明推進協会)

令和元年度 知的財産権制度説明会（実務者説明向け）・特許法等改正説明会・意匠審査基準説明会 講義科目一覧

【知的財産権制度説明会（実務者説明向け）】※●印が本都市で開催される講義

	講義名	主な講義内容	時間
特許審査関連	● 知財動向と特許庁施策	特許、意匠、商標を巡る国内外の情勢、それらを背景とした特許庁の施策について、昨年度からの更新部分と、今年度新規に取り組むものを中心に説明します。 ・統計から見る特許、意匠、商標に関する国内外の動向 ・特許庁の取組概要（例えば、審査、制度改正、支援施策、諸外国との協力など）	60分
	● 特許の審査基準及び審査の運用	特許出願された発明について特許権を得るためには審査官による審査を受けることが不可欠です。その際、審査官が特許法等に基づき、その発明に特許権を付与すべきか否かを判断する際の基準とされているのが審査基準です。 本講義では、拒絶理由としてよく用いられる新規性、進歩性、記載要件、補正を中心に、具体的な事例を交えつつ、審査基準及び審査の運用について説明します。また、2019年1月に行われた、AI関連技術に関する事例の審査ハンドブックへの追加について説明します。	120分
	● 【新規科目】特許審査のポイント・ケーススタディ	実際の審査において、審査官が各特許要件について具体的にどのように判断しているかを知ることが、明細書の作成や拒絶理由通知書への対応等を行う上で有益です。 本講義では、審査官の判断のポイントについて、具体的な事例を用いて説明します。	50分
	● 特許分類の概要とそれらを用いた先行技術文献調査	IPC（国際特許分類）、FI（国際特許分類を細分化した国内分類）、Fターム（FIを所定技術分野毎に種々の技術観点から細区分した多観点の検索インデックス）は、特許庁の審査官、出願人、その他の利用者が特許文献を検索するためのサーチツールとして利用されています。 本講義では、IPC、FI、Fタームのそれぞれについて、特徴や構成、付与のルール等を説明するとともに、それらを用いた先行技術文献調査の簡単な事例を紹介いたします。	90分
	● 国内外で円滑に特許権を取得するために	経済のグローバル化に対応して、海外に事業展開する重要技術については、国内のみならず海外でも特許権を取得して国際競争力を強化することが極めて重要になってきています。 このような状況の中、国内外で早期に安定した特許権を円滑に取得したいという出願人の皆様のニーズにお応えするため、特許庁では面接審査、事業戦略対応まとめ審査、早期審査、特許審査ハイウェイ（PPH）、日米協働調査など様々な施策を実施しています。 本講義では、これらの施策を説明するとともに、各施策に基づく制度の活用方法とメリットを紹介いたします。	60分
意匠・商標審査関連	● 【新規科目】商標審査官はここを見る！	商標審査官が審査の際に出願書類のどこを見て何をチェックしているかを解説します。 どのような商標が登録できるのかについて基本的な考え方を知っていただくことができるので、初めてご自身で出願しようとしている方に特にお勧めです。	60分
	● 商標の審査基準及び審査の運用	すべての商標登録出願は、審査官が商標法に基づき審査を行います。審査の際の判断基準をまとめたものが審査基準です。 この審査基準と審査における運用について理解して、商標出願の検討や出願中に審査官からの拒絶理由通知等が通知された際に適切な対応をいただけるよう商標の登録要件（商標法第3条）及び不登録事由（同第4条）に関する審査基準を中心に説明します。 また、最新の改訂点など新たな運用についても説明します。	120分
	● 商標の国際分類と類似商品・役務審査基準	商標登録出願の指定商品・指定役務が国際分類に従っていないときなどは、商標法第6条に基づく拒絶理由の対象となるため、出願を検討する際には、国際分類を理解することが重要です。 また、「類似商品・役務審査基準」は、互いに類似すると推定される商品及び役務をグループ化し、共通のコードを付したもので、同じコードが付けられた商品又は役務は、審査において類似と推定されます。したがって、「類似商品・役務審査基準」を理解することは、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由の予見性向上に寄与することにつながります。 本講義では、商標の国際分類及び「類似商品・役務審査基準」の概要について説明します。 【今年度のポイント】 国際分類の最新の運用（本年4/29-5/3に開催された「二一専門家委員会第29回会合」にて決定した主な商品・役務）も紹介します。	60分
	● 【新規科目】意匠制度を巡る近年の動向～「デザイン経営」宣言、意匠審査の運用、意匠権活用事例など～	産業競争力とデザインを考える研究会報告書「『デザイン経営』宣言」（2018年5月公表）、令和元年5月以降の出願にすでに適用されている意匠審査基準改訂、企業の意匠制度活用事例を取りまとめた「意匠制度活用ガイド」の紹介など、近年の意匠制度を巡る動向について説明します。 ＜留意点＞ 令和元年改正意匠法の概要については、講義「令和元年特許法等の一部を改正する法律」にて説明します。	60分
	● 【新規科目】デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備	平成30年の著作権法の一部改正について、改正条項の立法趣旨や可能となる権利制限の対象となる行為について詳しく説明します。	60分
地域ブランド関連	● 【新規科目】地域団体商標制度	地域ブランドの保護による地域活性化を目的とした「地域団体商標制度」の概要や、取得のメリットについて事例を交えながら説明します。また、出願から登録までの流れや登録するための要件について説明します。	60分
	● 【新規科目】地理的表示（GI）保護制度の概要について	特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（通称「GI法」）及びGI制度を取り巻く状況について説明します。	60分
	● 【新規科目】お酒の地理的表示（GI）を知っていますか？	地域の活性化や町おこしのきっかけとして、地域団体商標や酒類の地理的表示の活用はとて有効です。地域が活性化すれば、地元企業にもメリットは大きいと考えています。 本講義では、酒類の地理的表示（GI）制度の概要、酒類GIのメリット・活用方法、酒類GIを取得する方法について説明します。また、指定酒類GI及び国税庁のPR活動についても紹介します。	60分
訴訟・審判関連	● 【新規科目】令和元年10月から、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所において、知的財産権を巡る紛争を対象とする知財調停という新たな運用が開始されます。知財調停は、知的財産権部の裁判官及び知財専門の弁護士や弁理士から構成された調停委員会が、三回程度の期日で一定の見解を示すことによって、当事者間の話し合いによる簡易・迅速な解決を図る手続です。その特徴や利点、想定される活用事例を中心に解説します。	50分	
	● 審判制度の概要と運用	各審判制度について、その意義や手続における留意点等を説明します。 ・拒絶査定不服審判 ・商標登録取消審判 ・特許異議の申立て ・商標登録異議の申立て ・訂正審判 ・判定 ・無効審判	120分
	● 【新規科目】模倣口頭審理	口頭審理を通じてどのように特許の有効・無効が主張されるのか、特許庁職員が実演しながら説明します。	60分
外国出願①	● PCT国際出願制度の概要～海外で賢く特許権を取得するPCTの仕組み～	外国で特許権を取得するための出願手続には、主に2つの方法があります。ひとつは、権利を取得したい国の特許庁に対して、出願を直接行う方法です（直接出願と呼ばれます）。もうひとつは、特許協力条約（PCT）に基づき国際的に統一された出願手続を経由して、権利を取得したい国の出願手続につなげる方法です（PCT国際出願と呼ばれます）。 PCTとは、ひとつの出願書類を条約に従って提出することによって、PCT加盟国である全ての国に同時に出願したことと同じ効果を与える特許の国際出願制度です。 本講義では、PCT国際出願制度の概要やメリット、その手続の流れについて、基礎的な事項を中心にわかりやすく説明します。	90分
	● 特許協力条約（PCT）に基づく国際出願制度に関するトピックス	1) 今年および来年以降に予定されるPCT規則改正や制度改正など、PCT法務の最新の動向を紹介します。 2) 日本のユーザには馴染みのうすいPCT受理官庁としての国際事務局（RO/IB）への直接出願の活用方法を紹介いたします。 3) 12月末で国際事務局（IB）でのファクシミリ送受信の廃止に伴い、IBへの円滑な手続や、緊急時にIBからの連絡を受けるための代替手段について紹介します。	70分
	● PATENTSCOPE（特許文献の無料のクローバル・データベース）の使い方	PATENTSCOPEは、国連専門機関である世界知的所有権機関（WIPO）が提供する無料の特許文献データベースです。60の国や地域の特許文献やPCT国際公開が約7,600万件ほど収録されています。 本講演では、PATENTSCOPEについて、その様々な検索方法（構造化検索、詳細検索、多言語検索、化学化合物検索等）、検索結果の閲覧方法、検索結果の自動分析ツール、人工知能を用いた機械翻訳ツールの使い方などについてわかりやすく紹介します。	60分
● 国際調査及び国際予備審査	国際調査及び国際予備審査は、特許協力条約（PCT）に基づく国際出願について、関連のある先行技術を発見すること、並びに、国際出願に係る発明の新規性及び進歩性等に関する予備的かつ拘束力のない見解を示すことを目的として行われるものです。出願人は、これらを有効に活用することにより、各国での特許取得手続を戦略的に進めることが可能となります。 本講義では、国際調査及び国際予備審査を行う国際機関としての日本国特許庁の実務、並びに、国際機関としての日本国特許庁に対する出願人の手続を中心に説明します。	60分	

	講義名	主な講義内容	時間
外国出願①	● 特許協力条約（PCT）に基づく国際出願の手続	特許協力条約（PCT）に基づく国際出願について、日本国特許庁へ提出する国際出願の手続に関し書類の作成方法や実務上の注意点等を説明します。 【今年度のポイント】 直近の法令及び規則改正等に伴う手続・様式の変更点を中心に、国際出願の手続に際して留意すべき点を紹介します。	120分
	● 特許協力条約（PCT）に基づく国際出願の国内移行手続	特許協力条約（PCT）に基づく国際出願について、日本国へ提出する国内移行手続に関して、手続書類の作成方法や実務上の注意点等を説明します。 【今年度のポイント】 法律改正のあった出願審査の請求手数料、減免措置の変更点を含め、国内移行手続に関するよくある間違いや注意点をわかりやすく説明します。	60分
外国出願②	● 意匠の国際登録制度（ハーグ制度）について（制度概要・E-Filing・データベース編）	「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」に基づく意匠の国際登録制度（ハーグ制度）によれば、ひとつの出願書類を提出することによって、簡便かつ低廉に複数の加盟国に意匠の保護を求めることができます。 本講義ではハーグ制度の概要と、ハーグ制度のための電子出願（E-Filing）方法、世界知的所有権機関（WIPO）が提供する意匠のデータベース（Global Design Database）での意匠検索の方法、その他料金計算等の便利なオンラインツールの使い方をわかりやすく紹介します。 2020年は日本の加盟後初めての更新時期に当たるため、更新手続もご案内します。	50分
	● 意匠の国際登録制度（ハーグ制度）について（手続編）	意匠の国際登録制度（ハーグ制度）について、以下の点を説明します。 ・出願から国際登録までの流れ ・日本を指定国とした国際登録に関し、日本国特許庁に対して行う手続の留意点 ・願書（DM1）の記載方法 ・WIPO国際事務局に直接行う手続 ＜留意点＞ ハーグ制度の概要及びWIPOに対する電子的な国際出願方法（E-Filing）に関しては、講義「意匠の国際登録制度（ハーグ制度）について（制度概要・E-Filing・データベース編）」を受講してください。	90分
ハーグ・マドリッド	● 商標の国際登録制度（マドリッド制度）について（管理実務編） -制度全般・オンラインサービス-	外国で商標権を確保するための出願手続には、各国の官庁に対して直接出願する方法と、商標の国際登録制度であるマドリッド制度を利用して出願する方法があります。マドリッド制度によれば、一つの出願書類を提出することで、簡便かつ低廉に複数の加盟国に商標の保護を求めることができます。また国際登録された後も更新などの管理を一括して行ったり、保護を求める国を後で追加することもできます。 これから制度利用を考えている方にも実務の全体像が把握できるよう、以下の内容を説明します。	120分
	● 商標の国際登録制度（マドリッド制度）について（手続編）-マドリッド願書（MM2）の書き方と、その後の手続について-	マドリッド願書（MM2）の具体的な記載方法と、日本国特許庁（本国官庁）に提出する際の留意点について紹介します。 これからマドリッド出願をする方が、自ら願書（MM2）を作成する方法や、国際登録されるまでの手続を、詳細にわかりやすく説明します。 ＜留意点＞ マドリッド制度の全体像や国際登録後の管理実務に関しては、「商標の国際登録制度（マドリッド制度）について（管理実務編）-制度全般・オンラインサービス-」を受講してください。	90分
出願・登録手続関連	● インターネット出願の概要	すでに電子出願ソフトを導入されている方を対象に、電子出願ソフトの概要と2019年4月末にリリースのVer.[i3.60]及び9月末にリリースのVer.[i3.70]で変更された機能等の説明を行います。 ・電子出願ソフトを利用するための事前準備と電子出願ソフトの操作方法 ・バージョンアップにより電子出願ソフトで変更された機能について	30分
	● 【新規科目】新減免制度について～中小一律減免開始～	中小企業、個人及び大学等を対象に、審査請求料、特許料（第1年分から第10年分）及び国際出願に関する手数料について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。 特許庁では、2019年4月1日より、減免制度の対象となる中小企業の範囲を拡大するとともに、手続を大幅に簡素化しました。 本講義では、「自社やクライアント等が減免制度の対象者に該当するかわからない」、「申請方法がわからない」などの疑問を持った方々を対象として、対象者の要件や減免申請方法を中心に、2019年4月から開始した新減免制度について詳しく解説します。	60分
	● 出願手続の留意点について ・よくある手続ミスや問い合わせ等-	特許・実用新案・意匠・商標に関する出願等手続について、手続書類の記載不備など手続ミスがある場合は特許庁から補正指令（修正の指示）をしますが、こうした補正指令の発生及び対応は、手続者にとっては業務負担増のほか、権利化の遅延を招くおそれもあります。 本講義では、こうした出願等諸手続に関して、よくある手続ミスや問い合わせの多い事案などについて紹介し、実務上の注意点を説明します。	90分
	● 産業財産権登録の実務	設定登録の講義では、特許権等の設定及び権利維持のための特許（登録）料の納付手続及び新たな減免申請手続における留意点等を中心に説明します。 移転登録の講義では、広範な特許権等の移転関係手続のうち、頻度の高い譲渡と一般承継による移転、権利者の住所名称の変更、実施権の許諾の登録手続を説明します。	120分
	● 【新規科目】経営における知財戦略～「経営における知財戦略事例集」の解説～	企業のコアコンピタンスやイノベーションのマネジメント手法が大きく変化している中で、知財活動が経営に貢献できるチャンスが拡大してきています。 本講義では、2019年6月に公表した「経営における知財戦略事例集」に基づいて、中長期的な経営課題を解決するための知財戦略について、新事業創造、経営戦略の構築・実行の高度化の二つの観点から、海外企業の事例も含めた多数の事例を紹介いたします。	60分
知財戦略関連	● 不正競争防止法の概要	不正競争防止法が禁止する行為や禁止行為が行われた場合の措置（差止・損害賠償、刑事罰）など、法律の概要について事例を交えながら説明します。	140分
	● 営業秘密の適切な管理と営業秘密侵害事犯への対処方法等について	最近における営業秘密侵害事犯の相談、検挙の状況、検挙事例、刑事事件立証上のポイント、刑事事件に向けた事案認知時の対処方法等について紹介します。	60分
	● 知的財産・標準化とビジネス戦略	世界各国・企業が「標準」を活用したビジネス環境整備に取り組む中、知財と標準化が一体となったビジネス戦略が重要です。 本講義では、標準化の概要やその意義の変遷、国際的な動向など、事例を紹介しつつ解説します。	60分
	● 「コト」の時代におけるビジネス関連発明の特許取得について	産業構造が「モノ」から「コト」へシフトする中で、AI、IoT、ソリューションビジネス等と親和性の高いビジネス関連発明に対する注目が高まっています。 本講座では、ビジネス関連発明の概要や出願動向を紹介するとともに、ビジネス関連発明の国内外の特許審査におけるポイントをわかりやすく解説します。 【今年度のポイント】 ビジネス関連発明の「権利化段階」に注目し、明細書・請求項の作成や審査段階で押さえておくべきポイントを、特許審査官の目線で解説します。	60分
● 【新規科目】オープンイノベーションにおける知財リスクについて	市場の変化の早さに対応するため、オープンイノベーションの重要性は高まる一方で、企業連携に伴うリスクについては十分に認識されていないのが実情です。例えば、自社の重要な営業秘密を開示してしまっ、ライセンス契約を締結しても期待した対価が得られないなどのリスクが潜んでいます。 本講義では、いくつかのケーススタディを用いながら、それらリスク回避のポイントをわかりやすく解説します。	60分	

【特許法等改正説明会】

講義名	主な講義内容	時間
令和元年特許法等の一部を改正する法律	令和元年5月17日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」の概要について、各改正事項を詳しく説明します。 ＜特許法＞ 査証制度の創設、損害賠償額算定方法の見直し ＜意匠法＞ 保護対象の拡充、関連意匠制度の見直し、等 ＜商標法＞ 公益著名商標に係る通常使用権の許諾制限の撤廃、等	60分

【意匠審査基準説明会】

講義名	主な講義内容	時間
意匠の審査基準及び審査の運用～令和元年意匠法改正対応～	意匠審査基準は、審査官による審査が一定の基準に従って公平かつ効率的に行われるよう、意匠法をはじめ、関連する法令の適用について、基本的な考え方をまとめたものです。 直近では、2019年1月に「一物品・一意匠の考え方等の明確化、運用の見直し」、2019年4月に「願書及び図面等の記載要件の簡素化」について、審査基準を改訂しました。 また、2019年5月に改正意匠法案が成立し、「物品に記録・表示されていない画像」、「建築物」、「内装」の意匠が保護対象として追加されたほか、「関連意匠制度の見直し」、「物品の区分表の廃止」等の法改正を行い、以降、対応する審査基準の検討を行っています。 本講義では、これら基準改訂の動向をはじめ、意匠登録の要件や、部分意匠、関連意匠など、意匠の審査運用全般について紹介します。	180分